# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-157735

(43)Date of publication of application: 18.06.1996

(51)Int.CI.

C08L101/12 C08L 33/24 C08L 35/00 C08L 57/00

CO8L 83/04 CO8L 85/00

(21)Application number: 06-303427

(71)Applicant: HOYA CORP

(22)Date of filing:

07.12.1994

(72)Inventor: OKUBO TAKESHI

TANJI HIROAKI

## (54) PRODUCTION OF ORGANIC/INORGANIC COMPOSITE POLYMER

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce an organic/inorganic composite polymer improved in transparency by subjecting an organic/inorganic composite material containing a metal oxide obtained by performing the hydrolysis and subsequent dehydrative condensation of a metal alkoxide in the presence of an organic monomer and an organic monomer to a polymerization treatment. CONSTITUTION: An organic monomer (e.g. (meth)acrylamide) in an amount of 10 pts.wt. selected from monomers having amide bonds, imide bonds, urethane bonds or urea bonds and 10-4-40 pts.wt. alkoxide of a metal selected from Si, Ti, Zr, etc., (e.g. silicon tetraoxide) are dissolved in a 1-4C alcohol solvent, a catalyst (e.g.  $1 \times 10-1$  to 10 N aqueous ammonia solution) is added to the solution, and the resultant mixture is subjected to hydrolysis and dehydrative condensation at 25-150° C. The alcohol, water and NH3 are distilled off to obtain an organic/inorganic composite material containing the metal oxide and the organic monomer. A mixture formed by adding a radical polymerization initiator to the composite material is poured into a mold and polymerizad by heating to a predetermined temperature to obtain an organic/inorganic composite polymer molding being small in the dependency of a coefficient of linear thermal expansion and a refractive index on temperature and having excellent transparency.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

04.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]

3419570

[Date of registration]

18.04.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-157735

(43)公開日 平成8年(1996)6月18日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> C 0 8 L 101/12 33/24 35/00 57/00 83/04	酸別記号 LTB LJV LJW LMH LRY	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
50,04	DK1	審査請求	未請求 請求項	質の数6 OL (全 10 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号 (22)出顧日	特顯平6-303427 平成6年(1994)12月	∄7日	(72)発明者	000113263 ホーヤ株式会社 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 大久保 毅 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 丹治 宏彰 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 尹理士 中村 静男 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 有機-無機複合ポリマーの製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 成形性に優れ、線膨張係数の温度変化及び屈 折率の温度変化が小さく、かつ透明性、耐熱性が高い有 機一無機複合ポリマーの製造方法を提供する。

【構成】 有機モノマーの存在下で、金属アルコキサイドを酸または塩基を触媒として加水分解、脱水縮合させ、得られた金属酸化物を有機モノマーとともに含む有機一無機複合体を重合処理することを特徴とする有機一無機複合ポリマーの製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機モノマーの存在下で、金属アルコキサイドを酸または塩基を触媒として加水分解、脱水縮合させ、得られた金属酸化物を有機モノマーとともに含む有機ー無機複合体を重合処理することを特徴とする有機ー無機複合ポリマーの製造方法。

【請求項2】 有機モノマーがラジカルまたはカチオン 重合可能な有機モノマーである、請求項1に記載の方 法。

【請求項3】 ラジカルまたはカチオン重合可能な有機 10 モノマーが、アミド結合、イミド結合、ウレタン結合および尿素結合から選ばれる少なくとも1種の結合を含有する有機モノマーである、請求項2に記載の方法。

【請求項4】 金属アルコキサイドが、ケイ素、チタン、ジルコニウム、アルミニウムおよびゲルマニウムのアルコキサイドから選ばれる少なくとも1種である、請求項1に記載の方法。

【請求項5】 有機モノマー10重量部に対して金属アルコキサイドを10-4~40重量部用い、酸または塩基の濃度を1×10-10~10N、金属アルコキサイドに 20対する水のモル比を2~20、反応温度を25~150℃にして加水分解、脱水縮合を行なう、請求項1に記載の方法。

【請求項6】 請求項1~5のいずれか一項に記載の方法により得られた光学部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機一無機複合ポリマーの製造方法に関する。本発明で得られる有機一無機複合ポリマーは、レンズ、プリズム、情報記録用基板、フィルター、回折光学素子などの光学部品に好適に用いられる。

[0002]

【従来の技術】従来、光学用プラスチック材料としてポ リメチルメタクリレート (PMMA)、ポリスチレン (PSt)、ポリカーボネート(PC)、ジエチレング リコールビスアリルカーボネート重合体(CR-39) が主として用いられてきた。光学用ポリマーは髙耐候 性、低吸水性、高耐熱性、低複屈折性であることが望ま れており、近年、上記ポリマーと比較し、耐候性を高め 40 たエポキシ樹脂が特公平6-840号公報に、そして吸 水率を低くした共役ジエン系ポリマー及びその水素添加 物が特公平6-37530号公報に開示されている。ま た吸水率を低くし耐熱性を高めた(メタ)アクリル樹脂 及びマレイミド共重合体が特公平6-15579号公報 及び特開平6-136058号公報に開示されている。 さらに複屈折を低くしたポリカーボネート誘導体及びポ リエステル誘導体が特公平6-45678号公報及び特 開平6-43302号公報に開示されている。

【0003】有機ポリマーは一般に、Tgより低い温度 50

域で線膨張係数の温度依存性(d 1 / 1 d T)及び屈折率の温度依存性(d n / d T)の絶対値がいずれも5~45×10<sup>-5</sup> / Kの範囲であり、上記特許公報に開示された有機ポリマーのd 1 / 1 d T およびd n / d T の値も上記の数値範囲(5~45×10<sup>-5</sup> / K)にある。従って、これらの有機ポリマーを、高精度に光学設計された光学部品、例えば非球面レンズや回折光学素子などに用いる場合、温度変化により寸法や屈折率が変化して光学的な精度が許容範囲を超えるといった問題がある。この問題を解決するためには、3×10<sup>-5</sup> / K以下の値の線膨張係数の温度依存性及び同じく3×10<sup>-5</sup> / K以下の値の屈折率の温度依存性を有するポリマーが必要である。

【0004】このためには、線膨張係数の温度依存性及び屈折率の温度依存性の小さい無機物をポリマーに混合することが考えられ、無機微粒子を分散させたモノマーを重合させて得た複合ポリマーが特開平4-254406号公報に、そしてアミド結合含有非反応性ポリマー溶液中で金属アルコキサイドを加水分解することにより得られる複合ポリマーが特開平3-212451号公報及び特開平5-254819号公報にそれぞれ提示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平4-254406号公報に記載の複合ポリマーは、あらかじめ調製された無機微粒子を用いて得られたものであるため、無機微粒子が均一に1次粒子として分散しにくく、入射光の散乱が起き、透明性が低下しやすい問題がある。またこの複合ポリマーは無機微粒子を含んでいるにも拘らず、線膨張係数が無機微粒子を含まないポリマーのそれと大差がない。

【0006】また特公平3-212451号公報及び特開平5-254819号公報記載の複合ポリマーは、溶媒の蒸発乾固により単離されるため、その過程で著しい体積収縮が起き、精密成形には不適当である。またこの複合ポリマーの製造においては、あらかじめ調製されたアミド結合含有非反応性ポリマーを用いているため、得られた複合ポリマーが水溶性もしくは高い吸水性を有し、光学材料として用いるには不適当である。このアミド結合含有非反応性ポリマーは、共重合、架橋等による改質により、それらの性質を変えることは実質的に不可能である。

【0007】本発明の目的は、上記従来技術の欠点を解消し、成形性に優れ、線膨張係数の温度変化及び屈折率の温度変化が小さく、かつ透明性、耐熱性が高く、光学部品として好ましく用いられる有機一無機複合ポリマーの製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目標を達成するためになされたものであり、有機モノマーの存在

2

下で、金属アルコキサイドを酸または塩基を触媒として 加水分解、脱水縮合させ、得られた金属酸化物を有機モ ノマーとともに含む有機一無機複合体を重合処理するこ とを特徴とする有機一無機複合ポリマーの製造方法を要 旨とする。

【0009】以下本発明を詳説する。

【0010】本発明の有機一無機複合ポリマーの製造方法においては、先ず有機モノマーの存在下で、金属アルコキサイドを酸または塩基を触媒として加水分解し、脱水縮合する工程を実施する。この加水分解、脱水縮合工 10程により金属アルコキサイドは、金属水酸化物となった後、脱水縮合、ゲル化して金属酸化物ゲルとなる。一方、有機モノマーは、この工程において実質的に反応せず、モノマーの状態を維持している。

【0011】本発明で用いる金属アルコキサイドは、水 と反応することにより金属酸化物ゲルとなる、いわゆる ゾルーゲル反応をするものが選ばれる。金属アルコキサ イドの具体例としては、Si(OCH3)4、Si(O C<sub>2</sub> H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>, S<sub>i</sub> (i-OC<sub>3</sub> H<sub>7</sub>)<sub>4</sub>, S<sub>i</sub> (t-OC4 Hg) 4 などのケイ素アルコキサイド、Ti(O CH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>, T<sub>i</sub> (OC<sub>2</sub> H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>, T<sub>i</sub> (i-OC<sub>3</sub> H7 ) 4 、Ti (OC4 H9) 4 などのチタンアルコキ サイド、Zr (OCH3 ) 4 、Zr (OC2 H5 ) 4 、 Zr (OC3 H7) 4、Zr (OC3 H9) 4 などのジ ルコニウムアルコキサイド、A1 (OCH3) 4、A1 (OC<sub>2</sub> H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>, Al (i-OC<sub>3</sub> H<sub>7</sub>)<sub>4</sub>, Al (OC4 H9) 3 などのアルミニウムアルコキサイド、 Ge(OC2 H5) 4 などのゲルマニウムアルコキサイ ド、Pb(OC4 Hg) 4 などの鉛アルコキサイドが挙 げられる。また上記例示の金属アルコキサイドの部分加 30 水分解物も本発明で用いる金属アルコキサイドに含まれ

【0012】本発明で用いる有機モノマーはラジカルまたはカチオン重合可能な有機モノマーが好ましく、アミド結合、イミド結合、ウレタン結合および尿素結合から選ばれる少なくとも1種の結合を含有する有機モノマーが特に好ましい。

【0013】このような有機モノマーのうち、ラジカル 重合可能な有機モノマーの具体例としては、(メタ)ア クリルアミド、(メタ)アクリルアミド誘導体、(メ タ)アクリロイルモルフォリン、Nービニルピロリド ン、(メタ)ウレタンアクリレート、アミノアルキル (メタ)アクリレートとイソシアネートとの付加体など が挙げられる。ここで(メタ)アクリルアミドとは、メ タクリルアミドとアクリルアミドの両者を、また(メ タ)アクリレートとは、メタクリレートとアクリレート の両者を示す。

【0014】一方、上記有機モノマーのうち、カチオン 重合可能なモノマーとしては、重合官能基としてエポキ シ環、ビニルエーテル結合、オルトスピロ環を有する化 50 合物が挙げられる。

【0015】また上記必須有機モノマーとともに、任意有機モノマーを、得られるポリマーの改質のために用いてもよく、この種の任意有機モノマーは、アミド結合、ウレタン結合、尿素結合を有していてもいなくてもよい。但し、この任意有機モノマーは、その重合様式(ラジカル重合、カチオン重合)が上記必須モノマーと同一でなければならない。

【0016】このような任意有機モノマーの具体例としては、必須モノマーがラジカル重合性モノマーの場合、メチル(メタ)アクリレート、トリシクロ [5, 2, 1, 0²-6] デカニル(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、3, 3, 3ートリフロロエチル(メタ)アクリレートなどが挙げられ、必須モノマーがカチオン重合性モノマーの場合、エチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールAジグリシジルエーテルなどが挙げられる。

【0017】有機モノマー存在下での金属アルコキサイドの反応は次のように行なわれる。上記の金属アルコキサイドと有機モノマーをアルコール溶液にし、この溶液に酸または塩基を加え、金属アルコキサイドを水と反応させる。用いるアルコールとしては、C1~C4の1価アルコールが、触媒である酸としては塩酸、フッ酸、硝酸などの酸が、触媒である塩基としては、アンモニア水、トリエチルアミンなどの塩基が用いられる。この水との反応により金属アルコキサイドは金属水酸化物どとなった後、脱水縮合、ゲル化して金属酸化物ゲルとなる。この一連の反応は一般にゾルーゲル反応と言われている。一方、有機モノマーは実質的に反応していないので、有機モノマーと金属酸化物ゲルの混合物(有機一無機複合体)のアルコール溶液が得られる。

【0018】上記ゾルーゲル反応において、用いる金属アルコキサイドの量は有機モノマー10重量部に対して10-4~40重量部、酸または塩基の濃度は1×10~10~10N、金属アルコキサイドに対する水のモル比は2~20、反応温度は25~150℃とするのが好ましい。これらの反応条件以外の条件でゾルーゲル反応を行うと、生成する金属酸化物ゲルが巨大粒子化し、白濁した有機一無機複合ポリマーが得られたり、ゾルーゲル反応が十分進行せず特性の不安定な有機一無機複合ポリマーが得られることがあり、光学用途に適切な有機一無機複合ポリマーが得られないことがある。

【0019】本発明の有機一無機複合ポリマーの製造方法においては、上記のようにして得られた有機一無機複合体を次に重合処理する。この重合処理により有機モノマーは重合して目的とする有機一無機複合ポリマーが得られる。

【0020】有機モノマーがラジカルまたはカチオン重合可能な有機モノマーである場合には、有機一無機複合

体のアルコール溶液にラジカルまたはカチオン重合開始 剤を加え、加熱または光照射を行い溶液重合することに より有機一無機複合ポリマーが得られる。また、有機一無機複合体のアルコール溶液から蒸留でアルコールを除いたものに、ラジカルまたはカチオン重合開始剤を加え、加熱または光照射を行いバルク重合することにより 有機一無機複合ポリマーを得ることもできる。

【0021】三枝らの報告(ジャーナル オブ マクロ モレキュル サイエンスーケミストリー、A28巻、9 号、817~829、1991年)によると、アミド結合を有す るポリマー溶液中でテトラアルコキシシランのゾルーゲ ル反応を行った場合、生成したシリカゲルは、シリカゲ ルに部分的に結合しているシラノール基と、ポリマー中 のアミド結合のカルボニル基とが水素結合して、安定か つ分子サイズでポリマー中に分散している。このこと を、ポリマーからモノマーに拡張して考え、本発明に当 てはめると、本発明の有機一無機複合ポリマーの製造方 法の過程で得られる有機一無機複合体でも金属酸化物ゲ ルに結合しているシラノール基と、モノマー中のアミド 結合、イミド結合、ウレタン結合または尿素結合のカル 20 ボニル基とが水素結合して安定にかつ分子サイズでモノ マー中に分散しており、さらにこの有機一無機複合モノ マーを重合処理して得られる有機一無機複合ポリマーで も同様に金属酸化物ゲルに結合しているシラノール基 と、ポリマー中のアミド結合、イミド結合、ウレタン結 合または尿素結合のカルボニル基とが水素結合して安定 してかつ分子サイズでポリマー中に分散していると推定 される。

【0022】従って本発明で得られた有機―無機複合ポリマーは、その優れた分散状態の故に、あらかじめ調製された無機微粒子をポリマー中に分散させて得た従来の複合ポリマーよりも、安定かつ透明である。そして、このような分子サイズでの分散に由来するものと思われるが、本発明で得られた有機―無機複合ポリマーは、従来の有機ポリマーや無機微粒子を分散させたポリマーに比して熱膨張係数の温度変化及び屈折率の温度変化が小さく、しかもガラス転移温度が高められたものとなり耐熱性に優れている。

【0023】また本発明の有機一無機複合ポリマーの製造方法においては、上述のように、その中間過程で得られる有機一無機複合体において既に金属酸化物ゲルがモノマー中に安定かつ分子サイズで分散しており、この優れた分散状態は、上記有機一無機複合モノマーの重合処理操作においても保持されるので、得られる有機一無機複合ポリマーにおいても金属酸化物ゲルがポリマー中に安定かつ分子サイズで分散している。

【0024】本発明で得られた有機一無機複合ポリマーは、光学用プラスチック材料として光学部品に好適に用いられる。

【0025】以下、この有機一無機複合ポリマーを用い 50

た光学部品の製造例について説明する。

【0026】有機一無機複合ポリマーの製造に用いた有機モノマーが熱硬化性モノマーである場合、有機一無機複合体のアルコール溶液からアルコールを除いた後、バルク注型重合により光学部品が得られる。この際、得られた光学部品は、注型用の型を全て除き、有機一無機複合ポリマー単体の状態で、または一部の型は除き、一部の型が有機一無機複合ポリマーと接着された状態で用いることができる。後者の状態で有機一無機複合ポリマーを用いる場合、注型前に、接着される型の表面にシランカップリング剤処理を施しておくことが望ましい。

【0027】有機一無機複合ポリマーが熱可塑性である場合、射出成型により光学部品が得られる。

【0028】光学部品を改質するために、有機一無機複合ポリマーを製造するに際し、紫外線吸収剤、酸化防止剤、着色防止剤、染料、その他の添加剤を、有機一無機複合モノマーあるいはそのアルコール溶液に加えてもよい。

[0029]

【実施例】以下に実施例を比較例と対比しつつ示し、本 発明を具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例 に限定されるものではない。なお、実施例及び比較例で 得られたポリマーの評価を以下のようにして行った。

【0030】1. 成形性

所定の曲率半径を有するモールドを用いて、実施例1~7及び比較例1の場合は注型重合、実施例8、9及び比較例3の場合は射出成形、比較例2の場合は溶媒蒸発によりポリマー成形体を得た。この成形体の形状を観察及び測定し、モールドの表面、形状を転写しているものを成形性良好とし、そうでないものを成形不良とした。

【0031】2. 線膨張係数の温度変化 (d1/1dT)

(株)マック・サイエンス社製のTMA装置を用いて、ポリマーサンプルを加重 5g、昇温速度 5k/分で加熱したとき、室温から 50 Cの間での寸法変化量から求めた。

【0032】3. 屈折率の温度変化(dno/dT) (株)アタゴ社製アッベ屈折率計を用いて、厚み0.5 mmのポリマーサンプルのnoを所定の温度で測定し、 室温から50℃の間での屈折率の変化量から求めた。

【0033】4. ガラス転移点(Tg)

(株)東洋精機製作所製の動的粘弾性測定装置を用いて、ポリマーサンプルを  $10 \, \text{Hz}$ 、昇温速度  $2 \, \text{K}/分$ で加熱したとき、 $t \, a \, n \, \delta$ が極大を示す温度をガラス転移点( $T \, g$ )とした。

【0034】5. 光線透過率 (T%)

(株)日立製作所社製の分光光度計を用いて、厚み0.5mmのポリマーサンプルの550nmにおける透過率(T%)を測定した。

【0035】(実施例1) N, N-ジメチルアミノプロ

ピルアクリルアミド12.0g、テトラエトキシシラン (TEOS) 4. 8 g およびエチレングリコールジメタ クリレート(EDMA) 1. 1gをメタノール55ml に溶解し、この溶液に O. 7 Nーアンモニアを 3. 3 m 1加え、25℃にて48時間撹拌した。反応混合物から アルコール類、水、アンモニアを留去し、ケイ素酸化物 とともに有機モノマーを含む有機一無機複合体を得た。 この複合体にアゾビスジメチルバレロニトリル 0.1 g を加えて得た均一混合物を、モールドに注型し、40~ 100℃を15時間、100~120℃を6時間で加熱 した。得られたポリマーを離型して取り出し、本発明の 有機一無機複合ポリマーからなるレンズを得た。このレ ンズは、モールドの面、形状を正確に転写しており、成 形性は良好であった。また、このレンズの d 1/1 d T、dno/dT、Tg、T%は、表1に示すようにそ れぞれ1. 1×10-5 K、-1. 4×10-5 / K、11 8℃、94.2%であり、線膨張係数の温度変化及び屈 折率の温度変化が小さく、耐熱性と透明性が高かった。 【0036】(実施例2)U-4HA(新中村化学工業 (株) 製ウレタンアクリレート) 13.5gおよびTE OS2. 0gをメタノール23mlに溶解し、この溶液 に5N-塩酸を1.2ml加え、密閉した耐圧容器内で 80℃にて1時間撹拌した。反応混合物からアルコール 類、水、塩酸を留去し、ケイ素酸化物と有機モノマーを 含む有機ー無機複合体を得た。この複合体に1ーヒドロ キシシクロヘキシルフェニルケトンO. 272gを加え て得た均一混合物を、ガラス製モールドに注型し、高圧 水銀灯で35mW/cm²の照射強度の紫外線を10分 間照射した。得られたポリマーを離型して取り出し、本 発明の有機ー無機複合ポリマーからなるレンズを得た。 このレンズは、モールドの面、形状を正確に転写してお り、成形性は良好であった。また、このレンズのdl/ ldT、dno/dT、Tg、T%は、表1に示すよう にそれぞれ1. 6×10<sup>-5</sup> K、-1. 6×10<sup>-5</sup> / K、 138℃、96.6%であり、線膨張係数の温度変化及 び屈折率の温度変化が小さく、耐熱性と透明性が高かっ

【0037】(実施例3)2モルのグリシジルアルコールと1モルの4,4'ージイソシアナートビシクロヘキサンとの付加生成物20.6 gおよびTEOS2.4gをメタノール89mlに溶解し、この溶液に0.01Nーアンモニアを0.2ml加え、25  $^{\circ}$   $^{\circ}$  にでる38時間撹拌した。反応混合物からアルコール類、水、アンモニアを留去し、ケイ素酸化物と有機モノマーを含む有機一無機複合体を得た。この複合体にジフェニル(フェニルサルファイド-4ーイル)スルフォニウムボロンテトラフロライド0.52gを加えて得た均一混合物を、ガラス製モールドに注型し、高圧水銀灯で35mW/cm²の照射強度の紫外線を15分間照射した。得られたポリマーを離型して取り出し、本発明の有機一無機複合ポリマーを離型して取り出し、本発明の有機一無機複合ポリマ

ーからなるレンズを得た。このレンズは、モールドの面、形状を正確に転写しており、成形性は良好であった。また、このレンズのd1/1dT、 $dn_0/dT$ 、Tg、T%は、表1に示すようにそれぞれ $0.86\times10^{-5}$  K、 $-0.92\times10^{-5}$  /K、165  $\mathbb{C}$ 、91.3% %であり、線膨張係数の温度変化及び屈折率の温度変化

が小さく、耐熱性と透明性が高かった。

【0038】(実施例4)N, N-ジメチルアクリルア ミド21.8g、スチレン3.6g、Nーフェニルマレ イミド2. 4gおよびTEOS5. 7gをメタノール8 5mlに溶解し、この溶液に5N-塩酸を3.8ml加 え、密閉した耐圧容器内で80℃にて2時間撹拌して、 ケイ素酸化物と有機モノマーを含む有機ー無機複合体を 得た。この複合体にベンゾイルパーオキサイド 0.03 gを加え、密閉容器内で60℃において4時間加熱し た、析出した粘稠体を取り出しメチルスルフォキサイド に溶解し、その溶液を大過剰のメタノールに滴下し、白 色固体であるポリマーを再沈殿させた。このポリマーを ろ別し、真空乾燥させ本発明の有機ー無機複合ポリマー からなる光学用プラスチック材料を得た。この材料を射 出成型し得られたレンズは、モールドの面、形状を正確 に転写しており、成形性は良好であった。また、このレ ンズのdl/ldT、dnp/dT、Tg、T%は、表 1に示すようにそれぞれ1.6×10-5 K、-1.4× 10<sup>-5</sup> / K、112℃、91.9%であり、線膨張係数 の温度変化及び屈折率の温度変化が小さく、耐熱性と透 明性が高かった。

【0039】(実施例5~10)表2に示した有機モノマーおよび金属アルコキサイドを用い、ゾルーゲル反応条件を適宜変更した以外は、ラジカル重合性モノマーの加熱による重合の場合は実施例1、紫外線照射による重合の場合は実施例3、ラジカル重合性モノマーの紫外線照射による重合の場合は実施例3、ラジカル重合性モノマー溶液の加熱による重合の場合は実施例4と同様の操作を行い、本発明の有機一無機複合ポリマーからなるレンズを得た。これらのレンズは、モールドの面、形状を正確に転写しており、成形性は良好であった。また、これらのレンズは表2のd1/1dT、dnp/dT、Tg、T%の値が示すように、線膨張係数の温度変化及び屈折率の温度変化が小さく、耐熱性と透明性が高かった。

【0040】(比較例1)グリセリルメタクリレートと ヘキサメチレンジイソシアネートの付加物であるウレタンメタクリレート10g、コロイダルシリカ(AERO SIL200、日本アエロジル(株)製)0.2gの混合物をロールミルで100時間撹拌した。この分散体に1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン0.131gを加えて得た混合物を、ガラス製モールドに注型し、高圧水銀灯で35mW/cm²の照射強度の紫外線を10分間照射した。得られたポリマーを離型して取り

【0041】(比較例2)ポリビニルピロリドン10.0gのメタノール200ml溶液に、TEOS17.3gおよび5N-塩酸10.5gを加え、この混合物を80℃で1時間加熱した。この反応溶液を所定の曲率半径を有するモールド上に流延し、揮発性成分を蒸発させ、ポリマーを単離した。モールド側のポリマー表面は、モールド面にはないしわや小さな空孔が観察され、その形状はモールドの形状を転写しておらず、成形性は不良であった。またこのポリマーの1/1dT、 $dn_D/dT$ 、Tg、T% は、表3に示すようにそれぞれ2.1× $10^{-5}$  K、-1.8× $10^{-5}$  /K、103 ℃、90.1%であり、線膨張係数の温度変化及び屈折率の温度変化は小さいものの、耐熱性と透明性がやや低かった。

【0042】(比較例3)ポリイソプレン(シス-1,4-構造単位86%、トランス-1,4-構造単位12%、3,4-構造単位2%、重量平均分子量20万)の6%トルエン溶液1000gを2リットルのガラス製セ

10

パラブルフラスコに入れ、系を窒素置換した後、撹拌下 に85℃でp-トルエンスルホン酸2.5gを加えた。 5時間撹拌した後、反応混合物に250gの水を加え、 反応を停止した。静置後、分離した油分を250gの水 で5回洗浄した。この油分を2、6-ジーtープチルフ ェノール1%を含む大過剰のメタノールに投入し、ポリ マーを回収し、このポリマーを減圧乾燥した。得られた ポリマーのシクロヘキサン5%溶液400gを、1リッ トルのオートクレープに仕込み、そこへ5%のパラジウ ムを担持させたカーボン触媒2gを加えた。オートクレ ープを水素置換後、撹拌しながら120°に加熱した。 オートクレープの温度が一定になったところで、水素圧 を70気圧にし、反応により消費した水素を補充しなが ら8時間反応させた。触媒をろ別した反応混合物を多量 のアセトンーイソプロパノール(1/1)混合溶媒中に 投入し、ポリマーを回収し、このポリマーを減圧乾燥し た。このポリマーを射出成型し得られたレンズは、モー ルドの面、形状を正確に転写しており、成型性は良好で あった。しかし、このレンズのd1/1dT、dnp/ dT、Tg、T%は、表3に示すようにそれぞれ9.8  $\times 10^{-5} \text{ K}, -10. 2 \times 10^{-5} / \text{K}, 70\%, 93.$ 4%であり、線膨張係数の温度変化及び屈折率の温度変 化が大きく、耐熱性が低かった。

[0043]

【表1】

30

,

表施列 160.	有機毛、	/マー (部)	金属アルコキサイド(重量部)	7 7	重合/成型方法	成形件	d1/1dT (10-3/K)	成形性 d1/ldT dnp/dT (10-9/K)	Tg (C)	T (%)
н	DAPA EDMA	(12.0)	S1 (OEt) 4 (4.8)	(4.8)	<b>然重合/注型</b>	良好	1.1	-1.4	118	94.2
2	U-4HA	(13.5)	S1 (OEt) 4 (2.0)	(5.0)	光電台/注型	良好	1.6	-1.6	138	9 .96
М	EPU-1	(20.6)	Si (OEt) <sub>4</sub> (2.4)	(2.4)	光單合/注型	良好	0.86	-0.92	165	91.3
4	DMAA ST PM	(21.8) (3.6) (2.4)	S1 (OEt) <sub>4</sub> (5.7)	(5.7)	热重合了射出成形	良好	1.6	-1.4	112	91.9
5	UM-1 CHMA	(11.8) ( 0.6)	Si (OEt) <sub>4</sub> (3.9)	(3.9)	光雪合/注型	具好	2.6	-2.1	142	95.6

[0044]

【表2】

N

裘

14

	有機モノマー(重量部)	との	<b>4</b> 8	金属アルコキサイド (重量部)	Σ π	重合/成型方法	<b>股</b>	d1/1dT (10-5/K)	成形件 d1/1dT dno/dT (10-5/K)	78 (Ĉ	٦ %	
U T	UM-2 TCUMA	(15.7)	T	UM-2 (15.7) T1 (OEt) <sub>4</sub> (0.16) TCUMA (1.8)	(0.16)	<b>熟監合/注型</b>	良好	0.7	-0.6	124	93.4	
DB	URA BZMA	(1.6)	Zr	(1.6) Zr (OEt) <sub>4</sub> (0.2) (18.3)	(0.2)	<b>熱重合/注型</b>	良好	1.3	-1.4	162	94.4	
<b>ы</b> са	EPU-2 (18.3) EP-828 (1.9)		Ţ	T1 (OEt) <sub>4</sub> (3.1)	(3.1)	<b>於重合/注型</b>	良好	1.7	-1.6	154	90.5	
A ∑ Ω	ACMO MMA 5FMA	(12.5) ( 0.9) ( 0.7)	A	(12.5) A1 (OEt) <sub>3</sub> (1.3) (0.9)	(1.3)	<b>姚重合/射出成形</b>	英	5.5	-1.8	133	97.6	
)	-4HA	(8.9)	Si	(OEt)4	(32.6)	10 U-4HA (8.9) Si (OEt) 4 (32.6) 光重合/注型	及	0.4	-0.2	133	92.5	

[0045]

【表3】

LERKERI No.	ポリマー材料	成形件	d i / i dT (10-5/K)	成形性 d1/1dT dno/dT (10-5/K)	Tg (C)	T (%)
1	UM-1/AEROSIL200の複合ポリマー	不良	1.7	-1, 4	89.5 78.1	78. 1
7	PVP/シリカゲルの複合ポリマー溶液	不成	2. 1	-1.8	-1.8 103.2 90.	90. 1
3	共役ジエン系ボリマー木素添加物	良好	9.8	-10.2	0.2	93. 4

m

[0046]

40

(表1~3の略号の説明)

DAPA N, Nージメチルアミノプロピルアクリルアミド

EDMA エチレングリコールジメタクリレート

U-4HA 新中村化学工業(株)製ウレタンアクリレート

UM-1 1, 6-ジイソシアナートへキサンと2-ヒドロキシエチルア

クリレートの付加生成物

UM-2 イソフォロンジイソシアネートと2-ヒドロキシエチルアクリ

レートの付加生成物

**CHMA** シクロヘキシルメタクリレート

TCA トリシクロ [5, 2, 1, 0<sup>2.6</sup>] デカニルアクリレート

EPU-1 グリシジルアルコールと 4, 4'ージイソシアナートビシクロ ヘキサンの付加生成物

)ベンゼンの付加生成物

URA エチレンジアミンと2ーイソシアナートエチルメタクリレート

の付加生成物

BZMA ベンジルメタクリレート

ACMO アクリロイルモルフォリン

3 F M A 1, 1, 1 ー ト リ フ ロ ロ エ チ ル メ タ ク リ レ ー ト

EP-828 エピコート828 (油化シェル社製エポキシ樹脂)

DMAA N, N-ジメチルアクリルアミド

ST スチレン

PM N-フェニルマレイミド

MMA メチルメタクリレート

[0047]

【発明の効果】本発明で得られた有機ー無機複合ポリマーは、成形性が優れ、線膨張係数の温度変化及び屈折率

の温度変化が小さく、かつ透明性、耐熱性が高いので、 レンズ、プリズム、情報記録用基板、フィルター、回折 光学素子などの光学部品に好適に用いられる。

フロントページの続き

(51) Int.C1.6 識別記号 庁内整理番号 F I

C O 8 L 85/00 L S A

技術表示箇所